(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



- - | 1888 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 |

(43) 国際公開日 2005 年1 月27 日 (27.01.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/007571 A1

(51) 国際特許分類7:

C01B 31/02

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/009172

(22) 国際出願日:

2003 年7 月18 日 (18.07.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(71) 出願人 および

(72) 発明者: 赤松 則男 (AKAMATSU,Norio) [JP/JP]; 〒770-0813 徳島県 徳島市 中常三島町 2 丁目 1 7 番地の 3 Tokushima (JP). 西角博 (NISHIKADO,HIroshi) [JP/JP]; 〒112-0013 東京都文京区音羽 1-1-9 K Tビル5 F Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 矢野 謙典 (YANO,Kensuke) [JP/JP]; 〒112-0005 東京都 文京区 水道2-3-1 O ランテルナ小石川 5 O 2 Tokyo (JP).

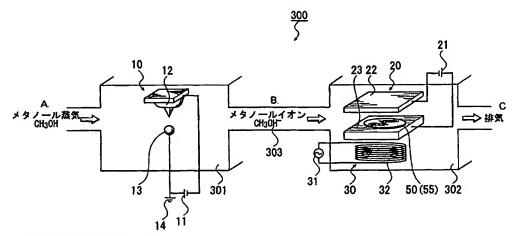
(74) 代理人: 荒船 博司、外(ARAFUNE,Hiroshi et al.); 〒 162-0832 東京都 新宿区 岩戸町 1 8番地 日交神楽坂 ピル 5 階 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG,

/続葉有/

(54) Title: CARBON NANOTUBE MANUFACTURING APPARATUS AND METHOD FOR MANUFACTURING CARBON NANOTUBE

(54) 発明の名称: カーボンナノチューブ製造装置及びカーボンナノチューブ製造方法



- A...METHANOL VAPOR CH2OH
- B...METHANOL ION CH3OH-
- C...EXHAUST

(57) Abstract: A carbon nanotube manufacturing apparatus (1000, 2000, 3000) comprises an ionizing means (e.g. a negative ion generator (10)) for ionizing a vapor of a certain carbon-containing compound, an electric field generating means (e.g. a direct-current power supply (21), a cathode (22) and an anode (23)) for generating an electric field and a heating means (e.g. a high-frequency heater (30)) for heating a growth substrate (50, 55) disposed within the electric field generated by the electric field generating means. A carbon nanotube manufacturing method in which an ionized vapor of the carbon-containing compound is passed through the electric field and brought into contact with the heated growth substrate, so that a carbon nanotube (4) is orientationally grown on the growth substrate is adopted.

(57) 要約: カーボンナノチューブ製造装置(1000、2000、3000)において、所定の炭素含有化合物の気化ガスをイオン化するイオン化手段(例えば、マイナスイオン発生器10)と、電界を発生する電界発生手段 (例えば、直流電源21とカソード電

0.2005/007571

SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GII, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),

OAPI 特許 (BE, BJ, CE, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。